文章编号 1004-924X(2020)10-2103-09

变间距凸面光栅成像光谱系统的消像散设计

赵美红^{1,2},王新宇^{1,2},姜岩秀¹,杨 硕¹,李文昊^{1*}

(1. 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033;

2. 中国科学院大学,北京 100049)

摘要:为了在系统结构简单的前提下实现凸面光栅成像光谱仪的大相对孔径、高分辨率成像、轻小型化以及系统的易加 工装调,优化设计了一种基于变间距凸面光栅的消像差凸面光栅成像光谱系统,该系统为双光学元件全反射式同心结 构,克服了已有消像差结构的复杂性与应用局限性。提出了基于光栅的像差理论进行消像差的设计方法,构建了系统的 几何像差理论模型,并结合罗兰圆条件分析了系统在子午与弧矢方向上的聚焦条件,建立了凸面光栅刻线间距与系统像 散关系的数学模型;通过全局化的优化算法实现了对凸面光栅成像光谱仪的消像散设计。设计结果表明:该消像散的凸 面光栅成像光谱系统在 300~800 nm 实现了相对孔径为 *F*/2.7 时极限光谱分辨力优于 1.9 nm 的高像质成像,可实现约 201 个高光谱通道,而且系统在全波段内的光学传递函数值优于 0.7,对轻小型、高光谱的消像差凸面光栅成像光谱仪的 研究具有重要意义。

关 键 词:光学设计;变间距凸面光栅;成像光谱仪;像散 中图分类号:O346.1 文献标识码:A doi:10.37188/OPE.20202810.2103

Anastigmatic design of imaging spectrometer with varied line—space convex grating

ZHAO Mei-hong^{1,2}, WANG Xin-yu^{1,2}, JIANG Yan-xiu¹, YANG Shuo¹, LI Wen-hao^{1*}

 Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;
 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China) * Corresponding author, E-mail: liwh@ciomp.ac.cn

Abstract: An imaging spectrometer with a varied line-space convex grating was designed and optimized in this study to realize a large relative aperture, high-resolution imaging, and light miniaturization, thus ensuring easy processing, assembly, and adjustment of the optical system based on a simple system structure. With a double-element system in a reflection concentric structure, the complexity and application limitations of the existing aberration-correction configurations were overcome. An aberration-correction design method was proposed based on the aberration theory of gratings, and a theoretical model of the geometric aberration of the system was briefly derived. The focal conditions of the system in both the meridional and sagittal directions were then analyzed in combination with the Row-

基金项目:科技部重点研发计划资助项目(No. 2018YFF01011000);吉林省科技发展计划资助项目(No. 20190303019SF);吉林省科技发展计划资助项目(No. 20190103157JH)

收稿日期:2020-01-16;修订日期:2020-02-28.

land circles of the concentric configuration. This analysis established a mathematical model of the relationship between the astigmatism and line spacing of the convex grating. Finally, an anastigmatic design of the imaging spectrometer with a convex grating was realized using a global optimization algorithm. Design results show that the system can achieve high-quality imaging in the spectral range of $300 \sim 800$ nm with a large relative aperture of F/2. 7 and a resolution of 1.9 nm. In addition, approximately 201 hyperspectral channels are covered. The modulation transfer function for the whole spectral band is greater than 0.7, which meets the design requirements of the system. This study contributes significantly to the research of hyperspectral imaging spectrometers with aberration-correction convex gratings in terms of light weight and compactification.

Key words: optical design; varied line-space convex grating; spectrometer; astigmatism

1 引 言

成像光谱仪是一种以高分辨率同时获取每个 探测目标的图像信息和特征光谱信息的辐射遥感 仪器,其"图谱合一"的特点不仅可以帮助人们直 观地确定探测目标的存在,而且可以实现对材料 成分微观细节的分析。因此,成像光谱仪可用于 执行对广域精确制图、军事目标的识别与鉴定、目 标检测、过程监控控制、临床诊断、影像学以及环 境评价等探测任务^[1]。目前,成像光谱仪已经发 展成为很多领域不可或缺的一部分,并在生物制 药、食品安全、农林、加工制造、国防安全、海洋监 测、矿物勘探及空间探测等领域^[2-6]具有广阔的应 用前景。

成像光谱仪按照扫描成像方式一般分为推 扫型、摆扫型和凝视型三种。其中,推扫型^[7]成 像光谱仪在像面处的探测器采用面阵 CCD,它 随搭载平台沿轨方向的推扫而实现对探测目标 的二维空间信息和一维光谱信息的实时获取, 从而实现高空间分辨率与光谱分辨率成像。以 凸面光栅为核心分光元件的成像光谱仪采用全 反射式 Offner 同心结构的光谱分光系统,结构 简单紧凑,色差、谱线弯曲和畸变小,分辨率高 且成像速度快,因此成为推扫型成像光谱仪应 用领域的首选。

然而,反射式、对称结构的成像光谱系统在 成像时一般会因光学元件的离轴配置而受系统 像散的影响,因此,减小系统像散是该类系统在 优化设计时首要考虑的问题。目前,已经有一 些借助光学设计软件优化设计凸面光栅成像光 谱仪的方法,如倾斜凸面光栅,对凹面反射镜加 离心,将凹面反射镜一分为二并优化其曲率半 径与离轴量,以及在光路中加入消像散的弯月 透镜等^[8]。这些消像差方法虽然能够减小一部 分系统像差,在一定程度上满足应用需要,但是 会使得系统复杂化,增加系统负荷,从而增大仪 器加工和装调的难度,不仅大大提高了仪器的 研制成本,还会破坏原有系统的反射式结构,使 其应用受限。

像差是影响光谱仪器分辨率的重要因素,而 影响光栅像差的两个因素分别是光栅的基底面形 和刻线密度及形状。理论分析表明,通过改变光 栅的刻线密度分布或是光栅面形可以消除系统像 差。1960年,Murty研究了变栅距圆条纹凹面光 栅的成像特性,确定了刻线密度的变化可以消除 部分像差^[9-12],之后,人们开始展开对变间距光栅 的研究。目前,用于光谱仪器像差校正的变间距 光栅主要是变间距的平面光栅和凹面光栅,还未 见变间距凸面光栅用于成像光谱仪像差校正的 报道。

本文基于凸面光栅成像光谱系统的几何像 差理论模型^[13],分析了系统的聚焦情况,并通过 计算离轴物点的子午聚焦曲线、弧矢聚焦曲线 以及它们的位置关系,构建了凸面光栅刻线函 数与像散的数学模型,设计出了变间距的消像 差凸面光栅,并以此为色散元件简化了分光系 统的结构,降低了系统的设计与研制难度,为凸 面光栅成像光谱仪的消像差设计提供了一种新 思路。

2 凸面光栅成像光谱系统的消像差 设计理论

2.1 几何像差理论模型

图 1 所示为三光学元件的凸面光栅成像光谱 系统, M₁和 M₂是两个凹面反射镜, G 为凸面光 $H_{1,S}$ 和 Σ 分别是系统的物平面和像平面,三光学 元件的顶点 O_1, O_2, O_1 与物面中心 A_0 、像面中心 B_0 在同一水平面内(即该系统的子午面),而且在 A_0, O_1, O, O_2, B_0 处建立的直角坐标系的 $X_s, x_1,$ x, x_2, X 轴也在子午面内。A(0, s, z) 点是物面上 -入射点光源, 由 A 点发出的光线经过 M_1 镜上 一点 $Q_1(\xi_1, w_1, l_1)$ 反射后, 与凸面光栅表面交于 一点 $P(\varepsilon, w, l)$,由凸面光栅上 P 点衍射后与 M₂ 镜表面交于一点 $Q_2(\xi_2, w_2, l_2)$,然后由 M_2 镜聚焦 于像面上一点 B(0,Y,Z)。子午面上 A_0O_1,O_1O_2 OO_2 , O_2B_0 的距离大小分别为 r_1 ,r,r', r_2 ,其中 A_0 O_1 与 x_1 轴的夹角为 θ_1 , O_1O 与x轴的夹角为 θ ,子 午面上 O 点的衍射角为 θ' , OO_2 与 x_2 轴的夹角为 $\theta_2 = \theta_1, \theta_2, \theta' \in \Theta_2$ 的正负分别取决于其对应的点和 光线所在的坐标系 $x_1 y_1 z_1, xyz$ 和 $x_2 y_2 z_2$ 的第一 象限或第四象限。



图 1 三光学元件凸面光栅成像光谱系统

Fig. 1 Schematic diagram of three-element imaging spectrum system with convex grating

在该系统中,凹面反射镜 M_1, M_2 和凸面光栅 G 的面型均为球面,而且满足方程:

$$(\xi_{\tau} - R_{\tau})^{2} + \omega_{\tau}^{2} + l_{\tau}^{2} = R_{\tau}^{2}, \qquad (1)$$

其中 R_r 表示球面曲率半径, $\tau=0,1,2$ 分别代表 凸面光栅 G 和凹面反射镜 M_1, M_2 。依据 Namioka 的几何像差理论,式(1)可以展开为坐标 ω_r 和 l_r 的级数,即:

$$\xi_{\tau} = \frac{1}{2R_{\tau}}\omega_{\tau}^{2} + \frac{1}{2R_{\tau}}l_{\tau}^{2} + \frac{1}{8R_{\tau}^{3}}\omega_{\tau}^{4} + \frac{1}{4R_{\tau}^{3}}\omega_{\tau}^{2}l_{\tau}^{2} + \frac{1}{8R_{\tau}^{3}}l_{\tau}^{4} + O\left(\frac{\omega_{\tau}^{6}}{R_{\tau}^{3}}\right).$$
(2)

点光源 A 发出的光线经过整个分光系统后 的光程函数为:

$$F = \sum_{\tau=0}^{2} (q_{\tau} + p_{\tau}) + nm\lambda =$$

$$\sum_{i+j+k+h=0} M_{ijkh} \omega_{1}^{i} l_{1}^{i} z^{k} s^{h} + \frac{m\lambda}{\lambda_{0}} \sum_{i+j+k+h=0} H_{ijkh} \omega_{1}^{i} l_{1}^{j} z^{k} s^{h},$$
(3)

式中: q_r , p_r 分别为凹面反射镜(或凸面光栅)上入 射光线和出射光线的光程;n为凸面光栅上入射 点P对应的第n条刻线,定义光栅面顶点处为第 零条刻线;m为光栅衍射级次; λ_0 为光栅的记录波 长, λ 为系统的使用波长; M_{ijkh} , H_{ijkh} 分别表示系 统结构参数和光栅制作参数引入的像差项,i,j, k,h表示凸面光栅成像光谱系统的像差项数; H_{ijkh} ^[13]为与光栅刻线函数相关的项,随光栅刻线 密度的变化会对系统像差进行调制。光栅刻线函 数的级数展开式为:

$$\lambda_{0} = n_{10}\omega + \frac{1}{2}(n_{20}\omega^{2} + n_{02}l^{2} + n_{30}\omega^{3} + n_{12}\omega l^{2}) + \frac{1}{8}(n_{40}\omega^{4} + 2n_{22}\omega^{2}l^{2} + n_{04}l^{4}) + \cdots.$$
(4)

则对 ω 求导可得: $n(\omega) = n_{10} + n_{20}\omega + n_{30}\omega^2 + n_{40}\omega^3 + \cdots$ 。

对光程函数使用费马原理,可以得到像面点 列图函数,即:

$$Y = \sum_{i+j+k+h=0} E_{ijkh} \omega_1^i l_1^j z^k s^h,$$
 (5)

$$Z = \sum_{i+j+k+h=0} F_{ijkh} \boldsymbol{\omega}_1^i l_1^j \boldsymbol{z}^k \boldsymbol{s}^h.$$
 (6)

式(5)和式(6)即为凸面光栅成像光谱系统的 几何像差理论模型,*E_{iikh}*,*F_{iikh}*为像差系数。

2.2 凸面光栅成像光谱系统的聚焦情况分析

当系统的凹面反射镜与凸面光栅的结构配置 合理时,系统的离焦系数项 E_{1000} , F_{0100} 的值为零, 近轴光线在像平面上的子午像与弧矢像聚焦。依 据几何像差理论模型,以子午面上的像点聚焦条 件 $E_{1000} = C_{1000} A_{1000} + C_{0001} = 0$ 为例,可得:

$$2(F_{1})_{20}(F^{*})_{20} = \frac{\cos^{2}\theta'_{1}\cos^{2}\theta}{r^{2}},$$
$$2(F)_{20}(F_{2}^{*})_{20} = \frac{\cos^{2}\theta'\cos^{2}\theta_{2}}{r'^{2}},$$
(7)

. .

式中:

$$(F_{1})_{20} = \frac{\cos^{2}\theta_{1}}{2r_{1}} + \frac{\cos^{2}\theta'_{1}}{2r} - \frac{\cos\theta_{1} + \cos\theta'_{1}}{2R_{1}},$$

$$(F)_{20} = \frac{\cos^{2}\theta}{2r} + \frac{\cos^{2}\theta'}{2r'} - \frac{\cos\theta + \cos\theta'}{2R} + n_{20}\Pi,$$

$$(F_{2})_{20} = \frac{\cos^{2}\theta_{2}}{2r'} + \frac{\cos^{2}\theta'_{2}}{2r_{2}} - \frac{\cos\theta_{2} + \cos\theta'_{2}}{2R_{2}},$$

(8)

其中: $(F^*)_{20}$ 为 $(F)_{20}$ 在光栅 G 的子午聚焦距离 $r' = (r'')_{\rm M}$ 处的值, $(F_2^*)_{20}$ 为 $(F_2)_{20}$ 在 M_2 反射镜 的子午聚焦距离 $r_2 = (r'_2)_M$ 处的值, 其中 $\Pi =$ $\sin \theta + \sin \theta'$ 。在满足罗兰圆配置(如图 2 所示)的 情况下,可计算得到子午像的位置,即子午像点与 *M*₂反射镜的距离为:

$$(r'_{2})_{M} = \cos^{2}\theta'_{2} / \left(\frac{\cos\theta_{2} + \cos\theta'_{2}}{R_{2}} - \frac{\cos^{2}\theta_{2}}{(r_{2})_{M}}\right),$$
(9)

式中:

$$(r_2)_M = r' + \frac{R\cos^2\theta'}{\cos\theta' - 2Rn_{20}\Pi}.$$
 (10)



图 2 Offner 同心结构的罗兰圆示意图 Fig. 2 Schematic diagram of Rowland circles for concentric Offner configuration

由式(10)可以看出子午像点的成像位置是与 光栅刻线函数的二阶项 n20 相关的函数,该项直接 影响光栅的栅距;同样,可以得出弧矢像点的成像 位置与光栅刻线函数的二阶项 no2 相关的函数,该 项对光栅刻线的形状有影响。弧矢像点的聚焦距 离为:

$$(r'_{2})_{s} = \left(\frac{\cos\theta_{2} + \cos\theta'_{2}}{R_{2}} - \frac{1}{(r_{2})_{s}}\right)^{-1}, (11)$$

式中:

$$(r_2)_s = r' + \frac{(r_2)_s = r' + \frac{\cos \theta + \cos \theta' - 2Rn_{02}\Pi}{R} - \frac{\cos 2\theta_1}{R_1 \cos \theta_1 - r \cos 2\theta_1} - \frac{(12)}{R}$$

一般情况下,一个实际的点光源或像经过一 个具有完美对称性的椭圆反射镜或超环面反射镜 系统时,系统配置会满足聚焦条件 $(r_2)_M = (r_2)_s$ 而成无像散像。但是,因色散作用,凸面光栅成像 光谱系统不再具有完美的系统对称性,而且随着 使用光谱范围的增加,这种不对称性影响越大,由 此产生的像散也越大。近轴光线的系统像散可以 表示为:

$$L_{\rm ast} = \sum \varepsilon(\lambda) \mid (r'_{2})_{M} - (r'_{2})_{S} \mid.$$
(13)

L_{ast}是与光栅刻线函数的系数项 n₂₀, n₀₂相关 的函数,式中 $\epsilon(\lambda)$ 是不同波长对系统像散影响的 权重因子,以此为优化目标的适应度函数,并通过 光栅刻线函数的高阶系数项(与系统的高阶像差 相关)的调制,可以实现对系统主要像差——像散 的优化。在该结构中,系统像差主要是由物、像光 线不对称性引起的,一般通过对设计波长处的子 午与弧矢聚焦曲线进行优化[1,14],使系统结构在 该波长处满足像方远心[15-16]条件,就可以获得满 足设计要求的优化结果。

凸面光栅成像光谱仪的消像散设计 3

凸面光栅作为 Offner 同心成像光谱系统的 关键色散元件,同时又处于分光系统的光阑位置, 决定着成像光谱仪的光学性能。为了得到高像 质、高分辨率、低加工成本以及低装调难度的标准 Offner 成像光谱系统(如图 3 所示),本文通过优 化凸面光栅刻线间距的设计方法,以减小并均衡不 同波长的光线因色散不对称性引入的系统像散。

在该设计中,凸面光栅 G 和凹面反射镜 M 均为球面,且其球心位于同一坐标处,两光学元件 共轴,简化了系统结构。其中,狭缝尺寸为 10 $mm \times 10 \mu m$, 凸面光栅的曲率半径为 R = 100mm,光栅中心点处的刻线密度为 100 gr/mm,光 栅口径约为 30 mm ×30 mm,光栅衍射级次为一1





Fig. 3 Schematic diagram of imaging spectrum system with convex grating

级,反射镜 M 的曲率半径为 $R_1 = R_2 = 193.2$ mm,主光线在光栅上的入射角为 $\theta = 30^\circ$,光谱波 段为 $300 \sim 800$ nm。以上述参数为结构优化设计 的基本结构参数,为实现对多变量非线性目标函数 的全局优化,选用高效率的遗传算法进行优化,并 通过多组优化结果的对比筛选出最优的设计结果。

表 1 变间距凸面光栅的设计结果

Tab. 1 Design results of varied line-space convex grating

$\bar{n}_{10}/{ m mm^{-1}}$	\bar{n}_{20} /mm ⁻²	\bar{n}_{30} / mm ⁻³	$\overline{n}_{40} /{ m mm^{-4}}$	迭代
				次数
100	0.030 4	2.1070×10 ⁻⁵	-1.0596×10^{-5}	7
100	0.030 4	2.2706×10 ⁻⁵	-1.0451×10^{-5}	7
100	0.030 4	2.1022×10 ⁻⁵	-1.0610×10^{-5}	8

表 1 所示为中心视场 10 μ m ×10 μ m 的物点 在优化波长 700 nm 处时变间距凸面光栅的刻线 形设计结果。3 种结构对应光栅周期随光栅基底 的空间位置变化曲线如图 4 所示,光栅边缘位置 相对于光栅中心位置的周期变化约为 45 nm。其 中,刻线函数系数 n_{10} 项为凸面光栅中心点处的刻 线密度, n_{20} 项对系统的像散影响较大, n_{30} , n_{40} 项 主要影响系统的高阶像差,其余刻线函数系数项 对系统像差的影响基本可以忽略。最终,得到所 选物点在像面处的子午与弧矢弥散斑直径随迭代 次数的优化结果,弧矢方向成像较好,子午方向因 像散影响而出现光谱展宽,如图 5 所示,横坐标 N_i , N_c 分别表示算法迭代次数与优化结构数,拟 合结果显示在标准的 Offner 成像光谱系统中,通过 该设计方法可以在特定波长处将系统像散控制到 0.025μ m,仅占整个狭缝采样点尺寸的 0.25%。



with space position





tal directions

系统在设计波长处的全视场光线追迹结果如 图 6 所示,分辨力优于 2.4 nm;如图 7、图 8 所示, 系统在 600 nm 处有极限分辨力 1.9 nm,在 800 nm 处的分辨力优于 3.3 nm。在系统的相对孔径 为 F/2.7 时,对 300,600,800 nm 的波长分别在 0,0.7 和 1 视场处对 10 μ m ×10 μ m 的物点进行 光线追迹,得到的点列图如图 9 所示。图中,点列 图是对均匀取样光线追迹的结果,实际的能量分 布满足高斯分布,即光斑能量主要集中在谱线半 高位置,如 600 nm、0.7 视场处的点列图所示,能 量集中分布在直径约为 10 μ m 的光斑范围内。 整个系统的极限分辨力达 1.9 nm,可实现约 201 个高光谱通道。







图 7 (600 ±1.9)nm 波长的全视场光线追迹结果 Fig. 7 Ray tracing results at wavelengths of (600 ±1.9)nm for whole field of view







ig. 9 Spot diagrams at multi-wavelengths for different fields of view

在成像光谱系统中,谱线弯曲会导致光谱混 叠,色畸变会使像面强度空间分布不均匀,一般要 求谱线弯曲和色畸变均不超过探测器像元尺寸的 一半。凸面光栅成像光谱系统是基于 1:1 倍率 放大的 Offner 同心对称结构,其色畸变因系统对 称性消除,设计结果如图 10 所示。其中,横轴为 光谱维方向,纵轴为每个波长狭缝像的长度相对 于设计波长狭缝像的长度差,可见系统色畸变可 以忽略。系统的谱线弯曲变化曲线如图 11 所示,





Fig. 10 Keystone at different wavelengths and fields of view







图 13 不同视场处的光谱像展宽变化曲线

Fig. 13 Curves of spectral image broadening at different fields of view

其中横轴为系统的归一化视场,纵轴为实际的狭 缝像相对理想像的中心偏移量,系统的最大谱线 弯曲量约为 1.25 µm。当系统选用探测器的尺寸 为 14 µm 时,它远小于半个像元。在奈奎斯特频

参考文献:

- [1] PRIETO-BLANCO X, MONTERO-ORILLE C, COUCE B, et al.. Analytical design of an Offner imaging spectrometer[J]. Optics Express, 2006, 14(20): 9156-9168.
- [2] NEVALA N E, BADEN T. A low-cost hyperspectral scanner for natural imaging and the study of animal colour vision above and under water[J]. Scientific Reports, 2019,9(1): 10799.
- [3] 于磊,陈结祥,薛辉,等.用于沿海水色探测的机 载紫外-可见-近红外高光谱成像仪[J].光学精密 工程,2018,26(10):2363-2370.

率为 35 lp/mm 时,不同波长处各视场的调制传 递函数(Modulation Transfer Function,MTF)如 图 12 所示,系统的 MTF 值大于 0.7,成像质量 优良。

基于文中的系统结构,分别采用等间距的凸 面光栅与变间距凸面光栅作为系统的分光元件, 系统对应全波段内不同视场处的光谱像展宽变化 曲线如图 13 所示。其中,横轴为系统的使用波 长,纵轴为狭缝经过系统后的光谱像宽,显然变间 距光栅的引入使得光谱像半高宽在光斑尺寸附近 收敛,可以更好地实现全波段内光谱像的聚焦 成像。

4 结 论

本文提出了一种基于变间距凸面光栅的凸面 光栅成像光谱系统的消像散设计方法。对凸面光 栅成像光谱系统的几何像差理论和聚焦情况进行 分析,得出近轴光线的像散与凸面光栅刻线函数 的关系式。并根据该关系式对凸面光栅的刻线型 进行数值拟合,得到变间距凸面光栅的数值解,将 设计波长处的像散优化到 0.025 µm,实现了全波 段内像散的均衡。本文设计的消像散凸面光栅成 像光谱系统结构简单,易加工、装调,且相对孔径 大、成像质量好,整体光谱分辨力在系统 F 数为 2.7 时优于 3.3 nm,系统的极限分辨力为 1.9 nm,可实现约 201 个高光谱通道,且系统在全波 段内的光学传递函数值优于 0.7,满足系统要求, 对轻小型、高光谱的消像差凸面光栅成像光谱仪 的研究具有重要意义。

YU L, CHEN J X, XUE H, *et al*. Hyper-spectral imaging sensor in UV-VIS-NIR region in air for coastal ocean observation [J]. *Opt. Precision Eng.*, 2018, 26(10): 2363-2370. (in Chinese)

[4] 王欣,刘强,舒嵘. 大视场快焦比施密特系统在星载光谱仪中的应用[J]. 光学 精密工程, 2019, 27
(3): 533-541.
WANG X, LIU Q, SHU R. Application of Schmidt optical system with wide-field of view and fast focal ratio to aerospace imaging spectrometer[J]. Opt. Precision Eng., 2019, 27(3): 533-541. (in Chinese)

[5] LIU C, STRAIF C, FLÜGEL-PAUL T, et al..

第 28 卷

Optical design and tolerancing of a hyperspectral imaging spectrometer [C]. SPIE Optical Engineering + Applications. Proc SPIE 9947, Current Developments in Lens Design and Optical Engineering XVII, San Diego, California, USA, 2016, 9947; 994703.

- [6] LIU Q, WU J H, ZHOU Y, et al.. The convex grating with high efficiency for Hyperspectral Remote Sensing[J]. SPIE, 2016,101561K:1-7.
- [7] MOUROULIS P, MCKERNS M M. Pushbroom imaging spectrometer with high spectroscopic data fidelity: experimental demonstration [J]. Optical Engineering, 2000, 39(3): 808-816.
- [8] 赵美红,李文昊,巴音贺希格,等.Offner 成像光
 谱仪的消像差技术[J].光学 精密工程,2017,25
 (12):3001-3011.
 ZHAO M H, LI W H, BAYANHESHIG, et al..

Aberration correction technique of Offner imaging spectrometer[J]. *Opt. Precision Eng.*, 2017, 25 (12): 3001-3011. (in Chinese)

- [9] MURTY M V R K. Spherical zone-plate diffraction grating[J]. Journal of the Optical Society of America, 1960, 50(9): 923.
- [10] MURTY M V R K. Use of convergent and divergent illumination with plane gratings[J]. Journal of the Optical Society of America, 1962, 52(7): 768-773.

- [11] LING Q, WU G, LIU B, et al.. Varied line spacing plane holographic grating recorded by using uniform line spacing plane gratings [J]. Applied Optics, 2006, 45(21): 5059-5065.
- [12] 姜岩秀,巴音贺希格,杨硕,等.极紫外波段平面 变栅距全息光栅的优化设计[J].光学学报,2015, 35(1):0105002.
 JIANG Y X, BAYANHESHIG, YANG SH, et al.. Design of a varied-line-space plane grating in EUV spectrum[J]. Acta Optica Sinica, 2015, 35 (1):0105002. (in Chinese)
- [13] ZHAO M H, JIANG Y X, YANG S, et al.. Geometric aberration theory of Offner imaging spectrometers[J]. Sensors, 2019, 19(18): 4046.
- [14] 佟亚军,吴刚,周全,等. Offner 成像光谱仪的设 计方法[J]. 光学学报, 2010, 30(4): 1148-1152.
 TONG Y J, WU G, ZHOU Q, *et al.*. Design method of offner-type imaging spectrometer[J].
 Acta Optica Sinica, 2010, 30(4): 1148-1152. (in Chinese)
- [15] KIM S H, KONG H J, CHANG S. Aberration analysis of a concentric imaging spectrometer with a convex grating[J]. Optics Communications, 2014, 333: 6-10.
- [16] PRIETO-BLANCO X, DE LA FUENTE R. Compact Offner-Wynne imaging spectrometers [J]. Optics Communications, 2014, 328:143-150.

通讯作者:



李文昊(1980一),男,内蒙古赤峰人,博 士,研究员,博士生导师,2002 年于陕 西科技大学获得学士学位,2008 年于 中国科学院长春光学精密机械与物理 研究所获得博士学位,主要从事平面、 凹面全息光栅的理论设计及制作工艺、 光谱仪器、精密位移测量等方面的研 究。E-mail: liwh@ciomp.ac.cn

作者简介:

第 10 期



赵美红(1991一),女,山东济宁人,博士 研究生,2014 年于山东师范大学获得 学士学位,主要从事消像差凸面光栅及 成像光谱系统光学设计等方面的研究。 E-mail; zmh_optics@126.com